



日本原子力研究所 Japan Atomic Energy Research Institute

公開 JAERI-memo

2. (S. 4 C. 16

この memo は、日本原子力研究所でなされた研究の、所内における検討と利用のために 作成された報告書を、とりあえず公開するもので、研究所としての最終報告ではありませ ん、複製・入手あるいは引用・転収は、次坡県東海村日本原子力研究所技術情報部に開い 合わせてください。

JAERI-memo

The document contains the results of research works carried out in JAERI. It was prepared for use by JAERI personnel.

It is published temporarily, considering its use by the public; it is not a formal report from JAERI. Requests for the additional copies, or its reproduction, and for its citation and transmission in the literature, may be made to the Division of Technical Information, Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, Ibaraki-ken. JAERI-memo 4337

(公 開)

臨界美	ミ験装	置に	おけ	る速	中性	子束	瓦の測	定
I	ガ	ラス	線量記	計の	適用	性の	検討	
	(、 共	同	研	究)		

1971年1月

野村正之 · 慎田良助^{*} · 今川 宏^{*} 武藤堆平^{*} · 富島 広^{*}

日本原子力研究所 Japan Atomic Energy Research Institute

臨界実験装置における速中性子束の測定

要 旨

固体飛跡検出器の一種である核分裂性物質を混入したメメ燐酸塩ガラスは、低い照射線量で も単色エネルギーについては、速中性子束の測定が可能であることが確かめられているが、エ ネルギースペクトル分布のある場での速中性子束測定の可能性は確かめられていない。このた ら核分裂性物質として、天然ウラニウム、劣化ウラニウムかよびトリウムを混入した検出器に より、エネルギースペクトル分布のある場でしかも低出力炉であるJMTRC(最大炉出力: 10ワット)における速中性子束測定実験をおこなった。その結果1MeV以上の速中性子束に 換算して10^d n/cm²・sec を±30%の精度で測定できることが明らかとなった。

1971年1月

大洗研究所,材料試験炉部,原子炉,引課

野	村	Æ	之
*横	田	良	助
*숙	Л		宏
*武	虅	堆	₮
* ĝ	鳫		広

* 東京芝浦電気株式会社総合研究所 (Central Research Labolatory, Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.)

Measurement of the fast neutron fluxes in an experimental critical assembly (1) Feasibility study of the doped glass dosimeter

Abstract

The meta-phosphate glass doped with fissionable material, a kind of fission track detector, is capable of measuring mono-energetic fast neutron fluxes even at a low dose rate. The applicability of this method, however, is not confirmed yet for fast meutron fluxes having an energy distribution. In the present study, the same detector, but doped with natural uranium, depleted uranium or thorium, has been prepared. With this detector, the fast neutron fluxes over an energy range were measured in the JMTRC of low power (Max. 10W) with neutron energy distribution. The detector developed was found to be able to measure the fluxes with an accuracy of 10^6 n/cm^2 . sec $\pm 30\%$ corresponding to the flux of energy over 1 MeV.

January 1971

Reactor Section 1. JMTR

- M. Nomura
- * R. Yokota
- * H. Imagawa
- * Y. Muto
- * H. Tomishima

次

1.	まえ	がき			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1
2.	実験	概要				· · · · • • • • • · · · ·		• • • • • • • •	•• • \	1
	2. 1	ガラス線量計と	:その較正一	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				•		1
	2. 2	速中性子束测定	<u>.</u>	·····						3
	2.3	照射実験						Co. ao mandro		5
3.	実験	結果と検討一一		and the second second						14
4.	結論	· • · · · · · ·								2 0
5.	あと	がき・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				· • · · · · · ·	a		2 0
銢	考文献									2.0

1. まえがき

従来速中性子束とそのスペクトルを測定する方法として、しきい検出器による放射化法が主 として用いられてきた。⁽¹⁾ この方法は、核データが整備されてきたことと検出器の入手の上か ら比較的簡単に精度良く測定できるようになった。しかし一般にしきい反応断面積が小さく、 検出器の種類によって反応率が大きく異なるため、照射条件の決定が填さてある。また有意な 測定をかこなうためには、中性子束は10¹⁰ n/cm²・80cは必要であるため臨界実験装置 JMTRO^{在1)} のごとき低出力炉での測定はかこなえなかった。ここにかいて核分裂性物質を混 入したメタ燐酸塩ガラス(ガラス線量計)は、単色エネルギーの速中性子束に対して軟正され た結果、感度が高いことが確認された。このためUO₂ 混入ガラスとThO₂ 混入ガラスとを用 いて、まずエネルギースペクトル分布のある低出力炉で、ガラス線量計の速中性子束測定への 適用性を検討したので報告する。

2. 実験概要

2.1 ガラス線量計とその較正

ガラス線量計のベースは、LiPOs, Mg(POs)2, A2(POs)2を成分としたメタ燐酸塩ガ ラスであり、これに核分裂性物質として天然UO2,劣化UO2およびThO2 をそれぞれ単独に または2種以上混入して検出器とする。その特徴は、

(1) 感度が高い

(2) 混入する核分裂性物質の量をある程度自由に変えることができる。(感度を変化できる。)
(3) 照射後生じた核分裂片による飛跡は、フェーディングを起こさないため、測定は何時でもできる。

(4) 月線,7線の影響を受けない。

等があげられる。⁽²⁾ 今回用いたガラス線量計は、大きさ10ma×10ma×1maに成形研磨された もので組成の割合は第1表に示す。混入した核分裂性物質量は、ベースガラスを100として 重量百分率で表わした。

注1) 最大炉出力 10ワット

最大熱中性子束 6×10⁷ n/cm²・sec

ガラスの成分	U0」混入ガラス*	ThOg 混入ガラス
LiPO ₈	35 w / o	40w/o
Mg(PO ₃) ₂	15	1 0
AL(POB)B	50	5 0
核分裂性物質量	3,10	5,10,40

第1表 ガラス線電計の性状

* 天然U0。,劣化UD。とも核分裂性物質の割合は同じ。

照射したガラスは、苛性ソーダ溶液中で表面処理をおこない、核分裂片により生じた飛跡を、 エッチビットとして計数し照射線量を求めた。

核分裂性物質がガラスに混入されているため、核分裂片による核分裂飛跡(フィッショント ラック)は、ガラス中に分散して存在する。このフィッショントラック数は、反応率と照射時 間に依存し(1)式であらわされる。ただし中性子束は時間変化に対して一定と仮定している。

$$F = k_a t \int_0^\infty \phi(E) \sigma(E) dE$$
(1)

22K :単位体積あたりのフィッショントラック数(fission tracks/cm⁸) t:照射時間(sec) タ:中性子束 (neutrons/cm⁹・sec) 国:中性子エネルギー(MeV) σ:核分裂反応断面積(cm⁹)

反応率とフィッショントラック数の結合係数(fission tracks/

meutron.cm³)

フィッショントラックから直接に中性子束を求めることはできないため,検出器にエッチン グによる表面処理を施し、フィッショントラックをガラス表面に生ずるエッチビットとして観 測した。このとき,一度エッチングにより生じたエッチビットは,エッチングが続いている間 はエッチングされ,ある時間 T (BOC)に厚さ X (cm) エッチングが進めば, 0 ~ X (cm) まで の厚さの中に生じていたフィッショントラックは、すべてX(㎝)エッチングの進んだガラス表 面上に蓄積されて観測することができる。以上より(2)式によりフィッショントラックとエッチ ビットを結びつけることができる。

$$P = k_{b} F$$

$$= k_{b} \cdot k_{a} \tau \int_{0}^{\infty} \phi(E) \sigma(E) dE \qquad (2)$$

$$k = k_{b} \cdot k_{a}$$

$$= k_{a} \cdot k_{c} x(T) \qquad (3)$$

-2-

ここに (P:単位面積あたりのエッチビット数 (utch-pits/cm²) k_b:フィッショントラックとエッチビットの結合係数 (etch-pits.cm/ fission tracks)

、x(T):時間 T の間にエッチングされた厚さ(cm)

ここで,(2)式の係数 k を求めるため, 14.1 MeV の単色エネルギーの中性子束に対してガラス線量計の較正をおこなった。(1)式,(2)式および(3)式より

$$F(14.1) = k_{a} t \int_{0}^{\infty} \delta(14.1 - E) \phi(E) \sigma(E) dE$$

$$F(14.1) = k t \int_{0}^{\infty} \delta(14.1 - E) \phi(E) \sigma(E) dE$$
(4)
(4)

ただし(14.1)は14.1 MeV を示し、∂は衝撃関数である。ここにおいて ϕ (四)、 σ (四)なよび じは実験をおこなうときに既知であり、Pはエッチングにより観測される量であり、よを求め ることができる。このよは、(3)式からもわかるがエッチングの進み具合、すなわちエッチング 時間に依存して変化する量で、第1~こ図に実験値を示す。実験値の時間に対するよの直線性 のずれは、エッチングにより溶解したガラスが、ガラス表面でエッチングを妨げるようにはた らくためと考えられる。実際の計測に際しては、エッチング条件は、60℃、30%苛性ソー ダ溶液中で30分間のエッチングをおこなうものとし全ガラス線量計について一定とした。混 入した核分裂性物質は一定ではないので、核分裂性物質量変化に対するよを知る必要があり、 ThO2 について図示したのが第3図である。よは核分裂性物質が少ないときは 互線的に増加す るが、核分裂性物質が多くなると、エッチングが進みにくくなること、また溶解したガラスが ガラス表面でエッチングを妨げるようにはたらくため、よは直線性よりずれてくることが確認 できた。

以上の方法で較正したガラス線量計により,次の2.2で述べるようにして速中性子束を測定した。

2.2 速中性子束測定

速中性子束の測定方法は,従来のしきい検出器による方法と根本的な差は無い。従って ガラ ス線 最計による速中性子束の測定は,混入する核分裂性物質の核分裂反応断面積にも依るが, しきい検出器の場合と同様に扱える。

(1) ThO₂ 混入 ガラス線量計

³⁸³ Th は, 速中性子とのみ核分裂反応を起こすため, しきい検出器の場合と全く同様に扱える。

(1)式,(2)式および(3)式より

$$\int_{0}^{\infty} \phi(\mathbf{E}) \sigma(\mathbf{E}) d\mathbf{E} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{k} \mathbf{t}}$$
(6)

JAERI-memo 4337

現在しきい検出器による測定により、JMTR のスペクトルはフィッションスペクトルに近いととが測定されているので、⁽³⁾ JMTRCでもフィッションスペクトルであると仮定して以下 若える。

フィッションスペクトルに対して

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(\mathbf{E}) \, \sigma(\mathbf{E}) \, \mathrm{d} \, \mathbf{E} = \sigma_0 \int_{\mathbf{E}}^{\infty} \phi(\mathbf{E}) \, \mathrm{d} \, \mathbf{E}$$

となるよりに,有効しきい断面積 σ₀, 有効しきいエネルギーBを決定すると(6),(7)式より積 分速中性子束は(8)式で求められる。

$$\int_{E}^{\infty} \phi(\mathbf{E}) \, \mathrm{d} \, \mathbf{E} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{k} \, \boldsymbol{\sigma}_{0} \, \mathbf{t}} \tag{8}$$

実験値は運中性子束の値を検出器によらず同一尺度で比較したいため、(8)式から E = 1 MeV となるように換算して比較した。⁽⁴⁾

(2) UOg 混入ガラス線量計

ウラニウムは,²³⁵Uと²³⁸⁰Uとから成り、²³⁸⁰Uは速中性子により核分裂を起とすが,²⁸⁵Uは熱 中性子から速中性子までのエネルギーの中性子により核分裂を起こす。原子炉で照射した場合, ²⁸⁵Uの核分裂反応効果を考慮して、全エッチビット数 P⁴は、(9)式で表わされる。

 $\mathbf{P'} = \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_3 + \mathbf{P}_4$

Cこに (P1: 2000 Uと熱中性子によるエッチビット数
 P2: 2000 Uと惑外中性子によるエッチビット数
 P3: 2000 Uと速中性子によるエッチビット数
 E4: 2000 Uと速中性子によるエッチビット数

速中性子東測定の上から第4項のみを扱いたいわけで次のよりにして⁸⁸⁵Uの核分裂反応効果 を取り除いた。すなわち,²⁸⁸U量一定で²⁸⁵U量の異なる試料を同一条件で照射し,²⁸⁶U量零の 場合を外挿し、クラフ的に(9)式の第4項に相当する量を求め,(8)式により速中性子束を算出し た。なお、照射時には熱中性子の影響を軽減するため試料にはカドミウムフィルタを施した。

計算上参考にした核分裂反応断面積と核データを第 4 ~6 図および第 2 表に載せた。

-4-

(9)

(7)

核分裂性物質	有効しきいエネルギー E (MeV)	しきい断回機 ^{**} 1 ₀ (barn)
235 ل	*	
* ³⁸ U	1.55	0.606
²⁹² Tb	1, 4 0	0.14U
237 _{Np}	0.87	1. 5

吊2表 孩分裂反比断面積

* 熱中性子,熱外中性子および速中性子と反応し、しきい値は無い。

** い。は次式で定義される。

 $\int_{0}^{\infty} \phi(\mathbf{E}) \sigma(\mathbf{E}) d\mathbf{E} = \sigma \int_{\mathbf{E}}^{\infty} \phi(\mathbf{E}) d\mathbf{E}$ $\phi(\mathbf{E}) : \text{fission Spectrum}$

2.3 照射実験

照射時のJMTRC炉心は, 第2サイクル炉心と呼ばれ, その炉心構成は第7図の通りである。 実験は, 昭和44年8月28日~29日におこなった。照射位置として選んだのは, H-7-4, I-11 および水力ラビット位置(D-5)で,特に水力ラビット位置は,今後ともJMTR でも比較的簡単に測定できることから、JMTRとJMTRCとの測定値を比較するため選んだ。 ガナス線量計は(第8図参照),照射する時は,ポリエチレンで包装しアクリル板上にセット して炉心に挿入した。照射量は, UNE 混入ガラスについては,5ワット2時間,ThO2 混入 ガラスについては,1ワット1時間を与えた。照射位置は,炉心緩方向で炉中心および±150 mでおこなった。彼でしきい検出器からの中性子束と比較する時は,しきい検出器は炉中心で 照射しているため,以下の方法で全て炉中心での値に換算した。すでにJMTR での炉心縦方 向速中性子束分布測定値⁽³⁾があるので,±150 mで測定した値と分布図とを比較して,炉中 心での値を推定した。(第10図参照)JMTR で調定した時と今回の測定とは,炉心構成が 異なるが,JMTR で炉心差による速中性子束の変化を検討した結果±10%以内に収まって いることがわかっている。従って今回JMTRCで測定した速中性子束の値は,しきい検出器に よるJMTR での測定値と比較して信頼性を調べた。



JAERI - meno 4 3 3 7



第2図 ThO』40%混入ガラスのエッチング時間に対すると曲線



第3図 混入量変化に伴なう k 変化曲線 (ThO₂)

JAERI-memo4337



第4図 ³⁸⁸Uの核分裂反応断面積 (中性子エネルギー0.01MeV以上)



第5図 2880の核分裂反応所面積

JAERI-memo 4 3 3 7



第6図 ³³³Thの核分裂反応断面積

JAERI-memo 4 3 3 7



第7図

3 第2サイクル炉心構成図と試料照射場所

JALBI-memo 4 5 3 7





3. 実験結果と検討

照射したガラス線量計のエッチビット計数結果が第3表で、これによるとエッチビット数は ThO₂ 混入ガラスで10³ ~ 10⁸ Etch-pits/cm²、UO₂ 混入ガラスで10³ ~ 10⁴ Etchpits/cm² である。エッチビットを褶度良く数える上からは、10⁴ Etch-pits/cm² 程度が望 ましいが、ThO₂ 混入ガラス線量計照射結果は、その1/10 以下であった。さらに今回のエッ チビット数の計数は1 cm² 全面を走査して計数したのではなく、10 mm×10 mmのガラス線量 計表面を数箇所に分けて計数して平均したため、統計上の誤差を生じている。1 cm² 全面にわ たり走査して計数すれば、よりデータ精度は上ったものと思われる。

第3表 測定結果

Etching条件: 30%NaOH, 60℃, 30分 Etching

1. UO。 混入ガラス(Q22% 劣化 UO。, 天然 UO。)

照射条件: 原子炉出力 5 ワット 照射時間 2 時間

照射場所	照射位置	核分裂性 物質種類	遇入量 (w∕o)	P (≌tch-pits/cm ²)
	+150	Dep. UOg	5	9.39×10 ⁹
11 7 4	+ 1 5 0	Nat. UOg	3	1.68×10 ⁴
H-/-4	- 150	Dep. UOg	3	1.52×10 ⁴
	- 150	Nat. UOg	3	2.43×10^{4}
	+150	Dep. UOg	10	2,28×10*
T - 1 1	+150	Nat. UOg	1 Ü	3.67×104
1-11	- 150	Dep. UO _g	10	311×104
	- 150	Nat. UOg	10	4.38×10 ⁴
	+ 1 5 0	Dep. UOg	1 0	2.4 3 × 1 0 ³
n 5	+ 1 5 0	Nat. UOg	1 D	373×10 ⁸
5-0	- 150	Dep. UOg	10	3,13×10 ³
	-150	Nat. UO ₂	10	5.20×10 ⁸

JAERI-memo 4 5 3 7

2. ThO, 混入ガラス

照射条件 : 原子炉出力 1ワット

照射時間 1時間

照射場所	照射位置	混入量 (₩/o)	P (Etoh-pits/cm ²)
	+150	10	1.12×10 ³
	-150	10	1.90×10 ⁸
H-/-4	a	5	7.80×10 ²
	Ċ	5	9.54×10 ²
	+150	1 0	6.06×10 ²
	-150	1 0	1,30×10 ³
I-11	+150	10	5.95×10 ³
D — 5	- 1 5 0	1 0	8.33×10
	σ	5	3.46×10 ²
	+150	4 0	3.09×10 ⁰
	- 1 5 0	4 0	1.69×10 ²

²³⁵ Uによるエッチビットと²³⁸ Uによるエッチビットを分離するため図示したのが第9図である。2.2項の(2)で述べた方法によりP4 を求めたが、²³⁵ U量を2点しか変化していないため、 ³³⁵ U量零の場合のエッチビット推定精度は望めなく、磯稲ウラニウムを追加して使用すれば推 定精度は上ったものと思われる。カドミウムにより熱中性子の影響は避け得ても、²³⁵ U量零の 場合と比較して第4表に示すように、天然ウラニウムも0.22%劣化ウラニウムも熟外および 速中性子による影響を受け、特に天然ウラニウムでは(P1 + P2 + P3)がP4 と同程度となる ことを確認した(第4表)。またカドミウムでガラス線量計を包むことは、検出器が大きくな り局所的な御定ができなくなる。実際10ma×10ma×1mmのカラス線量計をカドミウムで包 んだ場合、大きさが15ma×30ma×3ma程度になった。

照射場所	照射位置	U ²³⁵ 最将に相当する P(0)*	P ₁ /P(0) ^{**}	₽ ₃ ∕₽(0) ^{**}
TT. 7 4	+150	6.0 × 1 0 ³	2.8	1, 6
H-/-4	- 150	1, 1 × 1 0 *	2. 2	1.4
T 1 1	+150	1.7 × 1 0 ⁴	2.2	1. 3
	-150	2.5 × 1 0 '	1.8	1. 2
	+150	2.0×10^{3}	1.9	1. 2
1-3	- 1 5 0	2.0×10^{8}	2.6	1. 6

第4表 U²⁸⁵ と U²⁸⁶ とによるエッチピットの分離

* 第9図より外挿して求めた。

** P1: 天然UO2 のエッチピット数(Etch-pits/n.barn)

P₂:劣化U0』のエッチピット数(

)

11

第5 長に各線量計より求めた速中性子束の値を示すが、D-5位置を除いてほぼ10⁶ n/ cm²、sec.watt程度である。これらの道の信頼性を見るため炉中心で1MeV以上の速中性子束 値に換算して、しきい検出器からの値と高も表で比較した。炉中心の値への換理は、第10回 より-150 m位置と炉中心位置の中性子束の比0.93を求め、-150 mmでの砌定値から換 算した。1MeV以上の中性子束の換算は、しきいエネルギーを基に、³³⁸ Uについて1.35⁽⁴⁾、 ³³³ Th について1.24⁽⁴⁾を第5表の中性子束値に乗じた。第6表の結果で、ThO₂ 混入ガラス による速中性子束側定値は、しきい検出器で御定した値に対して±20%で一致することを確 認した。ただしD-5 についてはエッチビットの統計量が少ないため、倍以上のばらつきを示 し、以下では検討をしなかった。御定精度は、よの御定に±10%、計数テータのばらつきが、 H-7-4について±10%、I-11 について±20%程度あり合計でそれぞれの位置で± (20~30)%と考えられる。データのばらつき±(10~20)%については、炉心挿入 時の試料位置精度、炉出力の変動かよび複数個のデータ相互のばらつきに対する誤差も含まれ ている。なかUO₂ 混入ガラスは、²⁸⁶Uと²³⁸U とによるエッチビットの分離で誤差が加わり、 さらに精度は下がるものと思われるが、今回は実験データが少ないためその程度は判然としな い。

第5表 速中性子束測定值

1. UD, 混入 ガラス

照射量: 5.60×10^{4} (watt.sec) $\sigma_{0} = 0.60.6$ (barn) E = 1.55 (MeV)

照射場 所	照射位置	U O 2 肚 (w/o)	k (Etch-pits/n.barn)	Øf (n∕cm ² ·seo·watt)
	+150	3	0.55×10 ⁻⁶	5.0 × 1 0 ⁵
H-/-3	1 5 0	3	0,55×10 ^{−6}	9.2 × 1 0 ⁵
	+150	10	1.8 2 × 1 0 ⁻⁶	4.3 × 1 0 ⁵
1-11	-150	+ ŋ	1.8 2 × 1 0 ⁻⁰	6.3 × 1 0 [₫]
	+150	10	1.82×10 ⁻⁶	5.0 × 1 0 ⁴
<u> </u>	-150	10	1.82×10 ⁻⁰	5.0 × 1 0 ⁴

JAERI-meme 4337

2. ThO, 混入ガラス

```
照射街: 3.6 0×103 (watt.sec)
```

```
σ<sub>0</sub> = 0.140 (barn)
```

E = 1.40 (MeV)

照射場所	照射位置	Th0 ₂ 拉 (w/o)	k (Etch-pits/n.barn)	¢f (μ∕cπ ² ·sec•watt)
	+150	1 0	1.80×10 ⁻⁶	1.2 × 1 0 ⁶
	- 1 5 0	1 0	1.80×10+6	2.1 × 1 0 ^a
H-/-4	σ	5	9.80×10 ⁻⁶	1.9×10 ⁶
	с	5	0.8 0 × 1 0 ⁻⁶	2.3 x 1 0 ⁶
	+150	10	1.8 Ū×10 ⁻⁰	&7×10°
ł	- 1 5 0	1 0	1.80×10 ⁻⁶	1.4 × 1 0 °
I-11	+150	10	1.80×10 ⁻⁰	66×105
	-150	10	1.80×10 ⁻⁶	9. 2 × 1 0 ⁵
	с	5	0.80×10-6	8.3×10⁵
	+150	4 0	9.40×10 ⁻⁶	6.5×10*
р — 5 	-150	4 0	7.40×10 ⁻⁶	3.6×10*

第6表 高速中性子束測定値の比較

(炉中心位置に換算、φ→1 MeV. n/cm²・sec·watt)

...

検出器 照射場所	U O ₂ 混入ガラス	ThOg 混入ガラス	しきい検出器*
H - 7 - 4	1. 2 × 1 0 °	2.7 × 1 0 ⁶	$(328 \pm 0.25) \times 10^{6}$
I — 1 1	7.4 × 1 0 ⁸	1.1×10°	(1.05±0.08)×106
D — 5	67×104		(6.9 D ± 0.6 2) × 1 0 4

* JMTR相当位置での測定値

以上から ThO。 混入ガラス線量計による速中性子束御定が可能であることが明らかとなった が UO。 混入ガラスでは²³⁵ Uの影響が大きく、より劣化したものを使用しなければ精度良い測 定はできないことを確認した。

ThO2 混入ガラス線量計は,照射量を10~20ワット時(3~5×10° n/cm²)与えれば, エッチビット数にして10⁴ Etck-Pits/cm³を得ることができより測定精度をあげることがで き,非常に有用であることが明らかとなった。



第9図 388日の核分裂反応の影響を示す図



(mm) retued erod mort esuataid

,

ЈА E R I --- ще що 4 3 3 7

4. 結 論

今回の結果からは、特に精度の良い測定にできなかったが、10° n/cm³・səc 程度の中性 子東があれば、次の点に注意すれば、エネルギースペクトル場でガラス線量計が十分適用でき ることが明らかとなった。

(1) ThO2 混入ガラス線運計については、より広範囲にわたりエッチピットを計測し統計量を あげる。

(2) 照射条件として最低10°n/cm³を与える。

また, UO₃混入ガラス線量計は,²³⁶Uの核分裂反応の影響があり,御定位置での熱および熱 外中性子を常に考慮したければたらないので側定が填頂になり,局所的な場所での速中性子束 御定は好ましくないことが確認できた。

5. あとがき

本報告は,東芝との共同研究「ガラス線量計による速中性子東測定に関する研究」のうちガ ラス線量計の適用性につきまとめたもので,昭和45年3月,原子力学会で発表したものをも とにしている。報告書のまとめは,野村正之が担当した。

本報告をまとめるにあたり,実験の便宜をはかっていただいた材料試験炉部計画課の皆様に 謝意を表わします。また全般にわたり御指導いただいた材料試験炉部原子炉第1課の八巻治恵 氏に謝意を表わします。

参考文献

- (1) 例えば W. G. Cross : Neutron Dosimetry vol, 1 (1963) p. 389~398
- R. Yokota, S. Nakajima and Y. Muto : Nuclear Instruments and Method
 61 (1968) P. 119~120
- (3) JMTR資料-139
- (4) ANL-5800(1963)
 - その他
- (5) Y. Niehiwaki, T. Teuruta, T. Ono, K. Yamazaki, Y. Fukano and M. Maruyama : Bulletin of the Tokyo Institute of Technology A83 (1968) P. 131~142
- (6) 鴿田隆雄:照射計測専問委員会資料 /610

-20-

